PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-082240

(43) Date of publication of application: 16.03.1992

(51)Int.Cl.

H01L 21/60

(21)Application number: 02-196637

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22) Date of filing:

24.07.1990

(72)Inventor: TAKEHASHI NOBUTOSHI

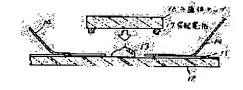
HATADA KENZO

(54) MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To eliminate a need for the heating and hardening process of a resin by a method wherein an optically hardening insulating resin which is laid between a semiconductor chip and a circuit board is irradiated with ultraviolet rays which are passed through an optical fiber.

CONSTITUTION: A circuit board 12 on which wiring electrodes 11 facing to bumps on a semiconductor chip to be mounted are formed is coated with an optically hardening insulating resin 13. After the resin 13 is coated, optical fibers 14 are positioned and fixed in a region in which the semiconductor chip is mounted. The semiconductor chip 16 is mounted facedown on the board 12; and the bump electrodes 17 on the chip 16 are aligned with the electrodes 11 on the board 12. After finishing this alignment operation, the chip 16 is pressurized to the board 12 by using a pressurization jig 15. Then, ultraviolet rays are passed inside the optical fibers 14 which are buried inside the resin 13 between



the chip 16 and the board 12; and the unhardened resin 13 which is laid between the chip 16 and the board 12 is hardened. After the resin is hardened, the pressurization operation by using the jig 15 is released; and the optical fibers 14 which have been buried inside the resin 13 between the chip 16 and the board 12 are removed.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

199 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-82240

Mint. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成4年(1992)3月16日

H 01 L 21/60

311 S

6918-4M

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全5頁)

60発明の名称

半導体装置の製造方法

20特 願 平2-196637

願 平2(1990)7月24日 **22**3出

@発 明 者

竹 柢 信 逸 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

72 発 明 者 \mathbf{H}

醫 浩

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

勿出 頭 人 松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

個代 理 人

弁理士 粟野 重孝 外1名

明 細

1、 発明の名称

半導体装置の製造方法

- 2、 特許請求の範囲
- (1) 半導体チップの接続電極と相対する配線電極 を形成した回路基板上に光硬化性絶縁樹脂を塗布 する工程と 前記回路基板の半導体チップの搭載 領域に光ファイバーを設置する工程と 前記絶縁 樹脂が整布された回路基板上に前記半導体チップ の接続電極を下面にして保持し、前記回路基板の 配線電極と前記半導体チップの接続電極とを位置 合わせする工程と前記半導体チップを加圧し、前 記半導体チップの接続電極と前記回路基板の配線 電極とを接触させる工程と 前記半導体チップを 回路基板に加圧した状態で少なくとも半導体チッ プの裏面もしくは周線より紫外線を照射させ、前 記光硬化型絶縁樹脂を硬化されると同時に 前記 光ファイバーから紫外線を照射させて前記半導体 チップと回路基板間に介在する光硬化型絶縁樹脂 を硬化させる工程と、前記光ファイバーを前記半

導体チップと前紀回路基板間から除去する工程と を供えてなることを特徴とする半導体装置の製造 方法。

- (2) 半導体チップと回路基板間から導出する光フ ァイバーを半導体チップ側面で切断することを特 **数とする特許請求の範囲第1項記載の半導体装置** の製造方法。
- (3) 光ファイパーの先端形状がテーパーあるいは球面 であることを特徴とする特許請求の範囲第1項記 載の半導体装置の製造方法
- (4) 光 ファイパ-の外 装皮 膜としてフッ 果樹脂 が形成 されたことを特徴とする特許請求の範囲第1項記 載の半導体装置の製造方法
- 3、 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は半導体装置の製造とくに半導体装置の 実装方法に関するものである。

従来の技術

多端子 挟ピッチの電極を有する半導体チップ を光硬化性絶縁樹脂で回路基板に直接実装する方

註としてMicro Bump Bonding 実装技術(MBB実装技術)がある。 本発明に関 連 した従来例を第 3 図に示した工程図により説明 する。 第3図(A) において、 半導体チップの突 起電極と相対する配線電極1が形成された回路基 板 2 上に光硬化型絶縁樹脂 3 を塗布する。 回路基 板 2 にはガラス等の光透過性基板が用いられ 光 硬化型絶縁樹脂3にはエポキシ系やアクリル系等 の樹脂が用いられる。 次に 前記光硬化型絶縁樹 脂3を塗布した回路基板2上に突起電極を形成し た半導体チップをフェイスダウンで搭載し 半導 体チップ5の突起電極6と回路基板2の配線電極 1 とを位置合わせを行う(第 3 図 - (B))。 位 置合わせ後 加圧治具4で半導体チップ5を回路 悲板 2 に加圧する。 この際 光硬化性絶縁樹脂 3 は加圧により半導体チップ5の周囲に押し出され 半導体チップ5の突起電極6と回路基板2の配線 電極1は接触し 電気的に接続する この状態に おいて回路基板2の裏面より紫外線7を照射して 光硬化性絶縁樹脂を硬化させる(第3図-(C)) 。光硬化性絶縁樹脂の硬化後 加圧を解除しても 半導体チップ 5 の接続電極 6 と回路基板 2 との配 線電極 1 とは お互いの電極同志を接触させたま ま、光硬化型絶縁樹脂 3 の硬化収縮により両者電 極の電気的接続は保持され 半導体チップ 5 は回 路基板 2 に搭載されるものであった(第 3 図ー(D))。

発明が解決しようとする課題

本発明はかかる点に置み 半導体チップと回路 基板間に介在する光硬化型絶縁樹脂を加熱硬化させることなく、 従来工程の業外線照射によって完全硬化させることにより工程数を増加することなく、 信頼性が極めて高い半導体装置の製造方法を 提供することにある。

課題を解決するための手段

本発明は 半導体チップと回路基板間に介在する未硬化の光硬化型絶縁樹脂を硬化させる手段と

して、回路基板に半導体チップを搭載する際に光ステイパーを半導体チップと回路基板間に挟みと動間に挟みて大き、一方に乗外線を透過させを整備した光硬化をでは、一大変をでは、一大変をできることをできますができます。 一大変を はいまい で はい で は が で に ま の の で 低 コストに 実現 可能となる。

作用

光ファイバーに紫外線を通過させて、半導体チップと回路基板間に介在した光硬化型絶縁樹脂に 照射させることにより光硬化性絶縁樹脂の加熱硬 化工程が不要となる。

実施例

本発明の実施例を第1図を用いて詳しく説明する。 第1図(A)において、実装する半導体チップの突起電極と相対する配線電極11が形成され

た回路基板12上に光硬化性絶縁樹脂13を塗布 する。 光硬化性絶縁樹脂 1 3 にはエポキシ系やア クリル系等の絶縁樹脂を用いることが出来 前記 光硬化性絶縁樹脂13の墊布後、半導体チップ搭 戴領域に光ファイバー14を位置固定させる。 前 記光硬化性絶縁樹脂13および 光ファイバー1 4 を位置固定させた回路基板 1 2 上に半導体チッ プ16をフェースダウンで搭載し 半導体チップ 16の突起電極17と回路基板12の配線電極1 1 とを位置合わせを行う (第1図(B))。 両者 電極の位置合わせ終了後、加圧治具15で半導体 チップ16を回路基板12へ加圧する。この際 光硬化性絶縁樹脂3は加圧により半導体チップ1 6の周囲に押し出され 半導体チップ16の突起 電極17と回路基板12の配線電極11は接触し 電気的に接続する一方 光ファイバーは半導体チ ップ16と回路基板12の間に光硬化性絶縁樹脂 13と共に挟まれ かつ光硬化性絶縁樹脂内13 に埋め込まれた状態となる。 (第1図(C))。

この状態において半導体チップ12の裏面より

乗外線18を照射させ半導体チップ16の周囲に で (1) 1 図 (D))。 次に 前記半導体チップ16の周囲に で (第1図 (D))。 次で化型絶縁樹脂13内に 型絶縁樹脂13内に 型絶縁樹脂13内に 型絶縁樹脂13に 葉外線18を (1) 2 間 (を (1) 2 で (1) 2 で

光ファイバーの除去方法は 光ファイバーに第 2 図 (A) に示すとおり、光ファイバー14の表面の外装皮膜19をふっ素樹脂にすることにより容易に光硬化性絶縁樹脂13から引き抜くことが可能となる。 又 光ファイバー14を半導体チッ

プ周辺部から切断工具(図示せず)を用いて切断 し、 先端部のみを光硬化性絶縁樹脂 1 3 中に埋め 込んだ状態で半導体チップ16の周辺部より除去 することも可能である (第1図(G))。 光硬化 性絶縁樹脂13を光硬化後 半導体チップ16の 突起電極17と回路基板12との配線電極11と は お互いの電極同志を接触させたまま、 光硬化 性絶縁樹脂13の硬化収縮により両者電極の電気 的接続が保持され 半導体チップ16は回路基板 12に搭載されるものである。 一次 半導体チッ プ16と回路基板12間に介在した光硬化性絶縁 樹脂13を効果的に硬化させるための光ファイバ -14の先端形状として 第2図に示す形状を用 いることが可能である。 第2図(A)は光ファイ バー群14の一本一本の先端が斜めのテーパー状 20にカットされているもので、カットされた断 面から広範囲に紫外線18を照射出来るものであ る。 同様にして第2四 (B) も先端形状を球面状 21に成形することにより広範囲な紫外線18照 射を可能とすい 極めて効果的かつ 短時間に光 硬化性絶縁樹脂の硬化を行うことが出来るものである。 さらに 第2図(C)は先端部から所定の領域のみに外装皮膜の未形成領域22を設け、これにより先端部以外からでも紫外線18の照射が可能となり、極めて広範囲に照射させることが出来 光硬化性絶縁樹脂13の光硬化短時間に行うことが可能となる。

発明の効果

比べて熱伝導性等の特性に優れたセラミックや ホーロー等の不透明で熱放散性かつ誘電率の優れ た高機能な回路基板の使用が可能となり、動作速 度が高速で大電力かつ大面積な半導体チップの適 用が行え、高性能・高機能な半導体装置の実現が 可能となり、電子機器の小型高機能化が容易とな る。

4、 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例における半導体装置の製造方法の工程断面図 第2図は本発明の半導体装置の製造方法で用いる光ファイバー群の先端形状図 第3図は従来の半導体装置の製造方法の工程断面図である。

1 1 ··· 突起電極 1 2 ··· 回路基板 1 3 ··· 光硬化性絶縁樹態 1 4 ··· 光ファイパー 1 5 ··· 加圧治具 1 6 ··· 半導体チップ 1 7 ··· 接続電極 1 8 ··· 紫外線 1 9 ··· 外装皮膜 2 0 ··· テーパー面 2 1 ··· 球面 2 2 ··· 外装皮膜未形成領域 代理人の氏名 弁理士 栗野 重孝 ほか 1 名

